

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成29年3月23日(2017.3.23)

【公表番号】特表2014-520897(P2014-520897A)

【公表日】平成26年8月25日(2014.8.25)

【年通号数】公開・登録公報2014-045

【出願番号】特願2014-521837(P2014-521837)

【国際特許分類】

C 07 H	23/00	(2006.01)
A 61 K	31/7135	(2006.01)
A 61 P	33/06	(2006.01)
A 61 K	45/00	(2006.01)
A 61 K	31/352	(2006.01)
A 61 K	33/00	(2006.01)
A 61 P	43/00	(2006.01)
A 61 K	31/19	(2006.01)
A 61 P	11/00	(2006.01)

【F I】

C 07 H	23/00	C S P
A 61 K	31/7135	
A 61 P	33/06	
A 61 K	45/00	
A 61 K	31/352	
A 61 K	33/00	
A 61 P	43/00	1 2 1
A 61 K	31/19	
A 61 P	11/00	

【誤訳訂正書】

【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0053

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0053】

例示的な酸素保護基として、限定されないが、メチル、メトキシルメチル(MOM)、メチルチオメチル(MTM)、t-ブチルチオメチル、(フェニルジメチルシリル)メトキシメチル(SMOM)、ベンジルオキシメチル(BOM)、p-メトキシベンジルオキシメチル(PMBM)、(4-メトキシフェノキシ)メチル(p-AOM)、グアヤコールメチル(GUM)、t-ブトキシメチル、4-ペンテニルオキシメチル(POM)、シロキシメチル、2-メトキシエトキシメチル(MEM)、2,2,2-トリクロロエトキシメチル、ビス(2-クロロエトキシ)メチル、2-(トリメチルシリル)エトキシメチル(SEMOR)、テトラヒドロピラニル(THP)、3-プロモテトラヒドロピラニル、テトラヒドロチオピラニル、1-メトキシシクロヘキシリル、4-メトキシテトラヒドロピラニル(MTHP)、4-メトキシテトラヒドロチオピラニル、4-メトキシテトラヒドロチオピラニルS,S-ジオキシド、1-[(2-クロロ-4-メチル)フェニル] -4-メトキシピペリジン-4-イル(CMP)、1,4-ジオキサン-2-イル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロチオフラニル、2,3,3a,4,5,6,7,7a-オクタヒドロ-7,8,8-トリメチル-4

, 7 - メタノベンゾフラン - 2 - イル、1 - エトキシエチル、1 - (2 - クロロエトキシ) エチル、1 - メチル - 1 - メトキシエチル、1 - メチル - 1 - ベンジルオキシエチル、1 - メチル - 1 - ベンジルオキシ - 2 - フルオロエチル、2 , 2 , 2 - トリクロロエチル、2 - トリメチルシリルエチル、2 - (フェニルセレニル) エチル、t - ブチル、アリル、p - クロロフェニル、p - メトキシフェニル、2 , 4 - ジニトロフェニル、ベンジル (Bn) 、p - メトキシベンジル、3 , 4 - ジメトキシベンジル、o - ニトロベンジル、p - ニトロベンジル、p - ハロベンジル、2 , 6 - ジクロロベンジル、p - シアノベンジル、p - フェニルベンジル、2 - ピコリル、4 - ピコリル、3 - メチル - 2 - ピコリル N - オキシド、ジフェニルメチル、p , p' - ジニトロベンズヒドリル、5 - ジベンゾスペリル、トリフェニルメチル、- ナフチルジフェニルメチル、p - メトキシフェニルジフェニルメチル、ジ (p - メトキシフェニル) フェニルメチル、トリ (p - メトキシフェニル) メチル、4 - (4' - プロモフェナシルオキシフェニル) ジフェニルメチル、4 , 4' , 4'' - トリス (4 , 5 - ジクロロタルイミドフェニル) メチル、4 , 4' , 4'' - トリス (レブリノイルオキシフェニル) メチル、4 , 4' , 4'' - トリス (ベンゾイルオキシフェニル) メチル、3 - (イミダゾール - 1 - イル) ビス (4' , 4'' - ジメトキシフェニル) メチル、1 , 1 - ビス (4 - メトキシフェニル) - 1' - ピレニルメチル、9 - アントリル、9 - (9 - フェニル) キサンテニル、9 - (9 - フェニル - 10 - オキソ) アントリル、1 , 3 - ベンゾジスルフラン - 2 - イル、ベンズイソチアゾリル S , S - ジオキシド、トリメチルシリル (TMS) 、トリエチルシリル (TES) 、トリイソプロピルシリル (TIPS) 、ジメチルイソプロピルシリル (IPDMS) 、ジエチルイソプロピルシリル (DEIPS) 、ジメチルテキシルシリル、t - ブチルジメチルシリル (TBDMS) 、t - ブチルジフェニルシリル (TBDPS) 、トリベンジルシリル、トリ - p - キシリルシリル、トリフェニルシリル、ジフェニルメチルシリル (DPMS) 、t - ブチルメトキシフェニルシリル (TBMPS) 、ホルマート、ベンゾイルホルマート、アセタート (- Ac) 、クロロアセタート、ジクロロアセタート、トリクロロアセタート、トリフルオロアセタート、メトキシアセタート、トリフェニルメトキシアセタート、フェノキシアセタート、p - クロロフェノキシアセタート、3 - フェニルプロピオナート、4 - オキソベンタノアート (レブリナート) 、4 , 4 - (エチレンジチオ) ベンタノアート (レブリノイルジチオアセタール) 、ピバロアート、アダマントアート、クロトナート、4 - メトキシクロトナート、ベンゾアート、p - フェニルベンゾアート、2 , 4 , 6 - トリメチルベンゾアート (メシトアート) 、アルキルメチルカーボナート、9 - フルオレニルメチルカーボナート (Fmoc) 、アルキルエチルカーボナート、アルキル 2 , 2 , 2 - トリクロロエチルカーボナート (Trac) 、2 - (トリメチルシリル) エチルカーボナート (TMSEC) 、2 - (フェニルスルホニル) エチルカーボナート (Psec) 、2 - (トリフェニルホスホニオ) エチルカーボナート (Peoc) 、アルキルイソブチルカーボナート、アルキルビニルカーボナートアルキルアリルカーボナート、アルキル p - ニトロフェニルカーボナート、アルキルベンジルカーボナート、アルキル p - メトキシベンジルカーボナート、アルキル 3 , 4 - ジメトキシベンジルカーボナート、アルキル o - ニトロベンジルカーボナート、アルキル p - ニトロベンジルカーボナート、アルキル S - ベンジルチオカーボナート、4 - エトキシ - 1 - ナフチルカーボナート、メチルジチオカーボナート、2 - ヨードベンゾアート、4 - アジドブチラート、4 - ニトロ - 4 - メチルペンタノアート、o - (ジブロモメチル) ベンゾアート、2 - ホルミルベンゼンスルホナート、2 - (メチルチオメトキシ) エチル、4 - (メチルチオメトキシ) ブチラート、2 - (メチルチオメトキシメチル) ベンゾアート、2 , 6 - ジクロロ - 4 - メチルフェノキシアセタート、2 , 6 - ジクロロ - 4 - (1 , 1 , 3 , 3 - テトラメチルブチル) フェノキシアセタート、2 , 4 - ビス (1 , 1 - ジメチルプロピル) フェノキシアセタート、クロロジフェニルアセタート、イソブチラート、モノスクシノアート、(E) - 2 - メチル - 2 - ブテノアート、o - (メトキシアシル) ベンゾアート、- ナフトアート、ニトラート、アルキル N , N , N' , N' - テトラメチルホスホロジアミダート、アルキル N - フェニルカルバマート、ボラート、ジメチルホスフィノチオイル、アルキル 2 , 4 - ジニトロフェニルスルフェナート、サルファート、メタンス

ルホナート(メシラート)、ベンジルスルホナート、およびトシラート(Ts)が挙げられる。ある態様において、2個の近位の酸素原子は、環状アセタールとして保護され、例えば1,2-または1,3-ジオールは、イソプロピリジニル、シクロアルキリデンケタール(例えばシクロペンチリデンまたはシクロヘキシリデン)、ベンジリデンアセタール(例えばp-メトキシベンジリデン)、カーボナート、シリレン(例えばジ-t-ブチルシリレン、1,3-(1,1,1,3,3)-テトライソプロピルジシロキサリニド)、1,3-ジオキソラニルまたは1,3-ジオキサニル基として保護され得る。